## 「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

## グローバルCOES二セミナー

日時:平成19年10月25日(木) 16:30-18:00

会場:福井大学文京キャンパスVBL5階会議室

演題:「化合物半導体HBTデバイス技術の現状

と展望: Present Status and Prospect

of GaAs HBT Technology J

講師: Dr. Noren Pan

President of MicroLink Devices, Inc. Illinois, USA

## Abstract

GaAs based HBT has made a tremendous impact in the cellular phone industry due to its high efficiency, linearity, and reliability performance. The key technologies for realization of the current GaAs HBT will be presented.

## 問い合わせ先

福井大学大学院工学研究科電気·電子工学専攻 葛原 正明 TEL: 0776-27-9714(直通)